

بررسی رفتار خوردگی پوشش الکتروفورتیک هیدروکسی آپاتیت بر روی نانوتیوب‌های اکسید تیتانیم در محلول شبیه‌سازی شده بدن

مناگودرزی، عبدالله افشار و ابوالقاسم دولتی

دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

ایمان پولادوند

دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان

(دریافت مقاله: ۹۰/۰۲/۲۴ - پذیرش مقاله: ۹۰/۱۲/۲۰)

چکیده

اکسیداسیون آندی به منظور بدست آوردن یک ساختار متخلخل در سطح انجام می‌شود و از آن‌جا که یکی از روش‌های افزایش چسبندگی پوشش به زیرلایه، متخلخل کردن سطح است، در این مقاله ابتدا توسط فرآیند آندائزینگ بر روی زیرلایه تیتانیمی، نانوتیوب‌های اکسید تیتانیم ایجاد گردیده و سپس به بررسی رفتار خوردگی و استحکام چسبندگی پوشش الکتروفورتیک هیدروکسی آپاتیت بر روی نانوتیوب‌های اکسید تیتانیم در محلول شبیه‌سازی شده بدن پرداخته شده است. به همین منظور ابتدا نانوتیوب‌های اکسید تیتانیم توسط فرآیند آندائزینگ بر روی سطح تیتانیم خالص ایجاد و سپس پوشش نانوذرات هیدروکسی آپاتیت بر روی این نانوتیوب‌ها توسط روش الکتروفورتیک در ولتاژ ۳۰V و مدت زمان ۱۰ دقیقه ایجاد و در دمای ۴۰۰°C به مدت ۲ ساعت زینتر شدند. به منظور بررسی نقش زیرلایه در رفتار خوردگی، فرآیند پوشش دهی روی زیرلایه تیتانیم خالص نیز انجام گردید. نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته نشان داد که ایجاد نانوتیوب تیتانیم بر روی سطح و همچنین انجام فرآیند زینتر بر روی پوشش هیدروکسی آپاتیت منجر به مقاومت به خوردگی بیشتر و افزایش استحکام چسبندگی پوشش به زیرلایه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: هیدروکسی آپاتیت، نانوتیوب اکسید تیتانیم، الکتروفورتیک، خوردگی، محلول شبیه سازی شده بدن.

The corrosion behaviour of hydroxyapatite coating on TiO₂ nanotubes in SBF solution by electrophoretic deposition

M. Goodarzi, A. Afshar and A. Dolati

Department of Materials Science and Engineering, Sharif University of Technology

I. Pooladvand

Department of Engineering, Semnan University of Technology

(Received 13 May 2011, accepted 10 March 2012)

Abstract

Anodic oxidation can be done in order to obtain a porous structure, and to obtain TiO₂ nanotubes. In the current research, first, titanium dioxide nanotubes were fabricated by anodic oxidation and then hydroxyapatite nanoparticles have been deposited onto nanotubular TiO₂ by electrophoretic deposition at 30V for 10min and then sintered at 400°C for 2hr. Corrosion behavior in SBF at 37°C was evaluated. The results show that formation of TiO₂ nanotubes and sintering improve corrosion behavior in SBF.

Keywords: Hydroxyapatite, TiO₂ Nanotubes, Electrophoretic, Corrosion, SBF Solution.

E-mail of corresponding author: mona.goodarzi64@yahoo.com

مقدمه

یا در محلول‌های اسیدی مختلف که اغلب شامل HF هستند بدست آیند^[۴]. در شکل ۱، تصویر شماتیکی از تشکیل نانوتیوب‌های اکسید تیتانیم آورده شده است. همانطور که در شکل ۱ مشاهده می‌شود، در طی فرآیند آندائزینگ ابتدا یک لایه اکسید بر روی سطح تشکیل می‌شود (شکل ۱(a)), که توسط یون فلورور در این لایه اکسید یک سری حفره ایجاد می‌شود (شکل ۱(b)). سپس حفرات شروع به رشد می‌کنند (شکل ۱(c)) که در مرحله بعد نوک حفرات پسیو می‌شود (شکل ۱(d)). همچنین در قسمت فلزی بین حفرات نیز سوراخ‌هایی تشکیل می‌شود (شکل ۱(e)). در مرحله بعد نانوتیوب‌های اکسید تیتانیم تشکیل می‌شوند (شکل ۱(f)) و لایه پسیو شکسته می‌شود (شکل ۱(g)) و در نهایت در داخل حفرات موجود، حفرات جدید تشکیل می‌شود (شکل ۱(h)).^[۵]

هیدروکسی آپاتیت پوشش سرامیکی است که برای کاشتنی‌های ارتپیدی و دندانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هیدروکسی آپاتیت بسیار شبیه به بخش معدنی استخوان و دندان است و خواص همبندی خوبی با استخوان از خود نشان می‌دهد. البته چهره‌گی پایین و استحکام خمثی ضعیف آن، استفاده از آن را در کاربردهای تحت بار محدود ساخته است. در مایعات شبیه‌سازی شده بدن که ترکیب شیمیایی نمک معدنی مشابه پلاسمای خون انسان دارد، جوانه‌زنی و رشد همزمان کریبات کلسیم هیدروکسی آپاتیت نانومتری مشابه استخوان در شرایط دما و pH فیزیولوژیک روی می‌دهد.^[۶]

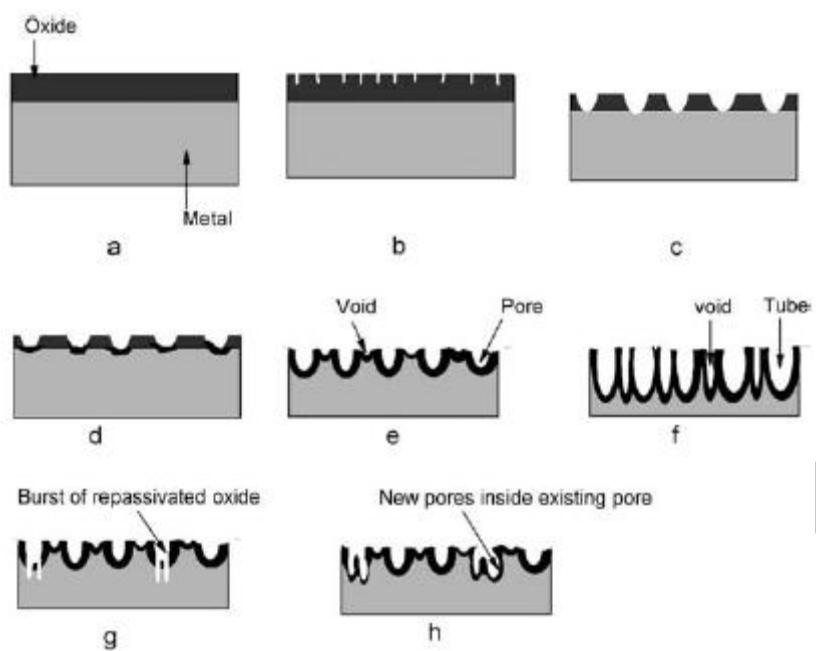
پوشش‌دهی هیدروکسی آپاتیت (HA) توسط روش‌هایی مثل پاشش، کاشت یونی، سل-ژل، پوشش‌دهی الکتروفورتیک (EPD) و غیره انجام می‌شود^[۶]، که یکی از ساده‌ترین، ارزان‌ترین و سریع‌ترین این روش‌ها فرآیند الکتروفورتیک (EPD) است که این روش یک روش قدیمی ولی مؤثر برای پوشش‌دهی ذرات حامل بار از یک سوسپانسیون کلوئیدی پایدار تحت اثر یک جریان مستقیم اعمالی، بر روی یک الکترود است^[۷]، که شامل دو مرحله است: ۱) مهاجرت ذرات باردار در یک حلال آبی توسط یک

تیتانیم و آلیاژ‌های آن خواص مکانیکی، ضدخوردگی و زیست‌سازگاری خوبی دارند، بنابراین از آنها به طور وسیعی به عنوان ایمپلنت‌های دندانی استفاده می‌شود. وقتی تیتانیم در معرض اتمسفر قرار می‌گیرد، یک لایه اکسید محافظ، متراکم و نازک به سرعت روی سطح تشکیل می‌شود، که خواص زیست‌سازگاری و ضدخوردگی عالی ایجاد می‌کند. زمانی که یک ایمپلنت تیتانیم به داخل بدن انسان وارد می‌شود، بافت اطراف در تماس مستقیم با لایه اکسید تیتانیم بر روی زیرلایه تیتانیم می‌باشد. به همین دلیل، زیست‌سازگاری ایمپلنت تیتانیم بستگی به خواص این لایه اکسید سطحی از جمله میکروساختار، ترکیب شیمیایی و مورفولوژی اش دارد.^[۱]

تیتانیم با موقوفیت به عنوان مواد ایمپلنتی استفاده می‌شود و به دلیل خواص فوق العاده مانند واکنش ناپذیری، مقاومت در مکانیکی، چگالی کم، عدم مسمومیت‌کنندگی، مقاومت در برای خوردگی و سازگاری با بدن به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود. سازگاری با محیط طبیعی مشخصه وضع همزیستی متقابل بین بیومتریال‌ها و محیط بیولوژیکی است که هیچ یک نباید بر روی دیگری اثر نامطلوب داشته باشد. این توانایی یک ماده در انجام یک پاسخ مناسب در کاربردی خاص است یعنی بافت‌هایی که در تماس با مواد هستند نباید از سم، تحریک، التهاب، حساسیت یا فعالیت سرطان‌زاوی صدمه بینند. برای ایمپلنت‌های دندانی سازگاری با بدن مربوط به خواص مکانیکی و خوردگی ماده است.^[۲]

خوردگی، از بین رفتن تدریجی مواد بوسیله حمله‌های الکتروشیمیایی است به خصوص وقتی که یک ایمپلنت فلزی در محیط الکتروولیت مخالف که بوسیله بدن انسان مهیا می‌شود قرار گیرد. نوع خوردگی به فرآیند تاثیر متقابل بین یک ماده جامد و محیط شیمیایی آن بستگی دارد که باعث کاهش ماده، تغییر در خواص ساختاری آن یا کاهش انسجام ساختار می‌شود.^[۲]

اکسیداسیون آندی به طور متدائل به منظور ایجاد یک ساختار مخلخل در سطح استفاده می‌شود^[۳]. نانوتیوب‌های اکسید تیتانیم می‌توانند از طریق اکسیداسیون آندی در الکتروولیت HF



شکل ۱. تصویر شماتیک تشکیل نانوتیوب‌های اکسید تیتانیم: (a) تشکیل لایه اکسید، (b) رشد حفرات، (c) پسیو شدن مجدد نوک حفرات، (d) تشکیل سوراخ در قسمت فلزی بین حفرات، (e) تشکیل نانوتیوب‌های اکسید تیتانیم، (f) شکست لایه پسیو، (g) تشکیل حفرات جدید در داخل حفرات موجود [۵].

آندازیزینگ ۲/۵ ساعت در نظر گرفته شد. فرآیند آندازیزینگ در دمای اتاق انجام شد. به منظور پوشش دهی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت بر روی نانوتیوب‌های اکسید تیتانیم، سوسپانسیونی بوسیله افزودن ۱/۰ گرم پودر هیدروکسی آپاتیت به ۵۰ میلی لیتر بوتانول و سپس همزدن آن به مدت ۳۰ دقیقه به صورت التراسونیک تهیه گردید. سپس از یک سل دو الکترودی شامل فویل تیتانیم خالص به عنوان آند و زیرلایه اکسید تیتانیم به عنوان کاتد برای پوشش دهی استفاده شد. پتانسیل استفاده شده در فرآیند الکتروفورتیک ۳۰V و مدت ۱۰ دقیقه بود. فرآیند الکتروفورتیک در دمای اتاق انجام شد. بعد از پوشش دهی، به منظور خشک شدن پوشش‌ها، نمونه‌ها در دمای اتاق به مدت ۲۴ ساعت قرار داده شده و سپس در دماهای ۴۰°C به مدت ۲ ساعت زینتر شدند.

از میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM مدل S-4160) برای مشاهده مورفولوژی نمونه‌های پوشش داده شده استفاده شد. به منظور اندازه‌گیری استحکام چسبندگی پوشش هیدروکسی آپاتیت به زیرلایه، از آزمون Pull-off استفاده شد. برای انجام آزمون Pull-off، ابعاد نمونه‌ها ۲/۵×۲/۵cm بودند.

میدان الکتریکی اعمالی، ۲) انعقاد ذرات برای تشکیل یک لایه چسبنده روی الکترود. [۸-۱۰]

اهمیت بالینی خوردگی ایمپلنت‌ها بسیار مهم است و با وجود پیشرفت‌های اخیر تکنولوژیکی و توسعه قابل توجه در طراحی و ساخت ایمپلنت‌ها، شکست‌هایی نیز اتفاق افتاده است. به همین منظور در مقاله حاضر به بررسی رفتار خوردگی پوشش الکتروفورتیک هیدروکسی آپاتیت بر روی نانوتیوب‌های اکسید تیتانیم در محلول شبیه‌سازی شده بدن پرداخته شده است.

مواد و روش تحقیق

به منظور تولید نانوتیوب‌های اکسید تیتانیم از فویل‌های تیتانیم خالص (Sigma-Aldrich، ۹۹/۷٪)، با ابعاد ۳×۰/۲۵×۱۰ استفاده شد. قبل از آندازیزینگ، نمونه‌ها با استن و اتانول توسط التراسونیک چربی‌گیری و سپس در محلول حاوی HF اسیدشویی شدند. برای انجام آندازیزینگ از یک سل دو الکترودی شامل الکترود پلاتین به عنوان کاتد و فویل تیتانیم به عنوان آند و ۰/۵wt% NH4F به ۱MH3PO4 به عنوان الکترولیت استفاده شد. ولتاژ آندازیز ۲۰V و زمان

جدول ۱. ترکیب شیمیایی محلول [۱۱] SBF

ترکیب	مقدار
NaCl	۸/۰۳۵gr
NaHCO ₃	۰/۳۵۵gr
KCl	۰/۲۲۵gr
K ₂ HPO ₄ .3H ₂ O	۰/۲۳۱gr
MgCl ₂ .6H ₂ O	۰/۳۱۱gr
1M-HCl	۳۹ml
CaCl ₂	۰/۲۹۲gr
Na ₂ SO ₄	۰/۰۷۲gr
Tris	۶/۱۱۸gr
1M-HCl	۰-۵ml

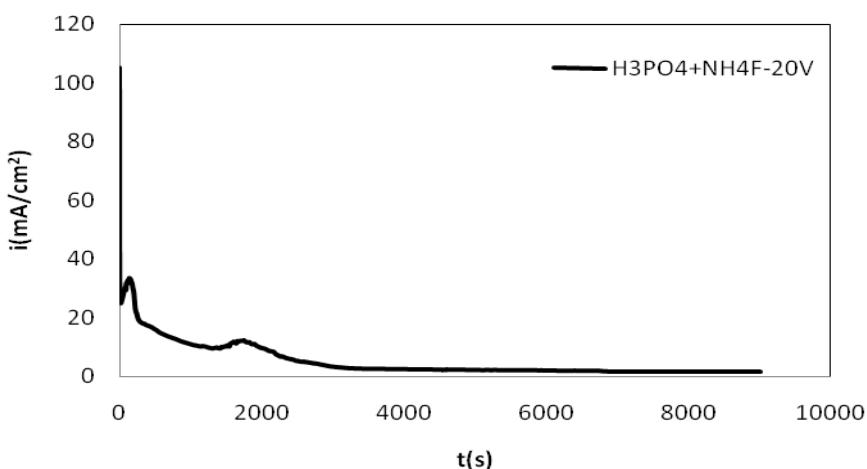
نانوتیوب‌های اکسید تیتانیم (بدون زینتر) و نمونه‌های پوشش هیدروکسی آپاتیت داده شده بر روی نانوتیوب‌های اکسید تیتانیم (زینتر شده) با هم مقایسه شد. آزمون پلاریزاسیون پتانسیو دینامیکی هنگامی آغاز می‌شد که پتانسیل مدار باز به حالت پایدار رسیده بود، به گونه‌ای که طی مدت ۵ دقیقه، بیشتر از $\pm 5mV$ تغییر نکند. بنابراین قبل از شروع آزمایش، نمونه‌ها در الکتروولت نگهداری می‌شدند تا این شرایط حاصل شود. نمودارهای پلاریزاسیون آندی و کاتدی حاصل شدند. پتانسیل خوردگی و چگالی جریان خوردگی به روش خطی تعیین شد. همچنین میانگین چگالی جریان خوردگی و انحراف معیار مربوطه برای هر گروه از نمونه‌ها محاسبه شد.

نتایج و بحث

به منظور بررسی رفتار الکتروشیمیایی تشکیل نانوتیوب‌های اکسید تیتانیم منحنی کرنوآمپرمتری تولید نانوتیوب‌های اکسید تیتانیم توسط فرآیند آندایزینگ در الکتروولت $20V$ ، در ولتاژ $H_3PO_4+NH_4F$ ۲/۵ ساعت، در شکل ۲ نشان داده شده است (با استفاده از یک مولتی‌متر دیجیتال مدل ۱۸۷& ۱۸۹ Fluke). با اعمال ولتاژ، جریان به سرعت در ثانیه‌های اولیه افت می‌کند که به دلیل تشکیل یک لایه اکسید فشرده بر روی سطح

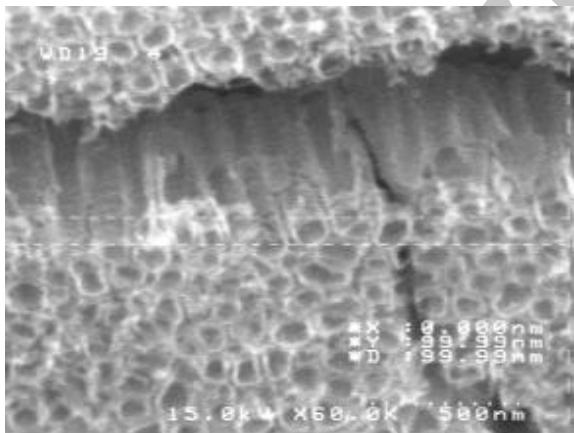
برای انجام این آزمون از استاندارد ASTM D4501 و ASTM F1044 استفاده شد. طبق این استانداردها، یک قطعه استوانه‌ای به قطر $25/4mm$ را با اپوکسی (3M Scotch-Weld, ELCA company) بر روی سطح پوشش چسبانده و در نهایت توسط دستگاه Pull-off (ELCA E108, England) نمونه از روی سطح کنده و استحکام چسبندگی پوشش براساس نیروی لازم برای جدا شدن پوشش از زیرلایه تعیین شد و میانگین استحکام چسبندگی و انحراف معیار مربوطه برای هر گروه از نمونه‌ها محاسبه شد.

در نهایت برای بررسی رفتار خوردگی نمونه‌ها، از آزمون خوردگی الکتروشیمیایی پلاریزاسیون پتانسیو دینامیکی در محلول SBF (جدول ۱) در دمای $37^{\circ}C$ ، با استفاده از دستگاه AUTOLAB استفاده شد. از یک سل سه الکتروودی شامل الکتروود کاری، الکتروود کمکی (تیتانیم) و الکتروود مرجع کالولمل استفاده شد. سرعت اسکن $1mV/s$ انتخاب شد. در این آزمون، رفتار خوردگی نمونه‌های تیتانیمی بدون پوشش، نمونه‌های تیتانیمی پوشش داده شده با هیدروکسی آپاتیت (بدون زینتر) و نمونه‌های تیتانیمی پوشش داده شده با هیدروکسی آپاتیت (زینتر شده) با هم و نمونه‌های تیتانیمی بدون پوشش، زیرلایه نانوتیوب اکسید تیتانیم بدون پوشش، نمونه‌های پوشش هیدروکسی آپاتیت داده شده بر روی



شکل ۲. منحنی کرنوآمپرometric نانوتیوب‌های اکسید تیتانیم در الکتروولیت $H_3PO_4+NH_4F$ در ولتاژ ثابت ۲۰ V.

در شکل ۴ تصویر SEM نمونه آندازیر شده در ولتاژ ۲۰ V و الکتروولیت $1MH_3PO_4+0.5wt\% NH_4F$ مشاهده می‌شود (به منظور مشاهده طول نانوتیوب‌ها، بر روی این نمونه آندازیر شده، یک خراش ایجاد شد). مطابق شکل ۳، نانوتیوب‌های ایجاد شده در طی فرآیند آندازیرینگ دارای نظم و یکنواختی بالایی هستند.



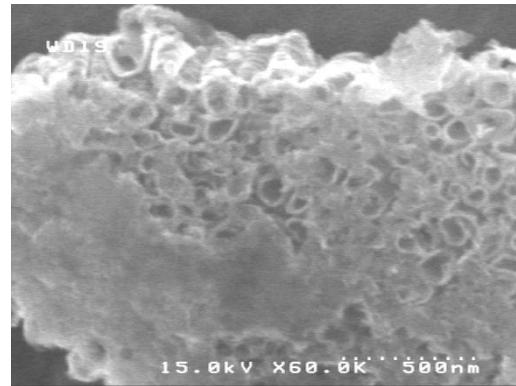
شکل ۳. تصویر SEM تیتانیم آندازیر شده در الکتروولیت

$1MH_3PO_4+0.5wt\% NH_4F$
در ولتاژ ۲۰ V و زمان ۲/۵ ساعت.

در شکل ۴ تصویر SEM پوشش هیدروکسی آپاتیت ایجاد شده توسط فرآیند الکتروفورتیک مشاهده می‌شود. همانطور که در شکل ۴ مشاهده می‌شود دهانه بیشتر نانوتیوب‌ها توسط نانوذرات هیدروکسی آپاتیت پوشیده شده است.

می‌باشد (اکسیداسیون شیمیایی)، در مرحله بعد لایه اکسید تیتانیم توسط یون فلوئور به صورت موضعی چهار انحلال می‌شود و حفره‌هایی به صورت موضعی بر روی سطح تشکیل شده و شروع به رشد می‌کنند، در نتیجه سطح فعال افزایش یافته و چگالی جریان در این مرحله افزایش می‌یابد (انحلال شیمیایی). بعد از این مرحله یک رقابتی بین واکنش اکسیداسیون شیمیایی و واکنش انحلال شیمیایی بوجود می‌آید و حفراتی که دانسیته جریان کافی برای رشد آنها فراهم است باقیمانده و رشد می‌کنند. در مرحله بعد چگالی جریان کاهش می‌یابد که در این مرحله لایه اکسیدی باقیمانده به صورت شیمیایی حل می‌شود و یک لایه متخلخل ایجاد می‌شود. در نهایت چگالی جریان به یک مقدار تقریباً ثابتی می‌رسد که در این حالت اکسیداسیون شیمیایی و انحلال شیمیایی با هم به تعادل می‌رسند و حفرات رشد می‌کنند. به عبارت دیگر ثابت شدن جریان با زمان نشان‌دهنده این است که واکنش‌ها بر روی سطح به پایداری رسیده‌اند. بیان شده که تشکیل نانوتیوب توسط رقابت بین دو فرآیند صورت می‌گیرد: (۱) اکسیداسیون تیتانیم به فرم TiO_2 و (۲) انحلال شیمیایی TiO_2 در فصل مشترک الکتروولیت/ TiO_2 :
 $Ti + 2H_2O \rightarrow TiO_2 + 4H^+ + 4e^-$ (۱)
 $TiO_2 + 6HF \rightarrow [TiF_6]^{2-} + 2H_2O + 2H^+$ (۲)

در محلول SBF در دمای 37°C برای بررسی رفتار خوردگی نمونه‌های پوشش داده شده و فاقد پوشش استفاده شد. این آزمون دوبار انجام شد. آزمون اول برای سه نمونه زیرلایه تیتانیمی، تیتانیم پوشش داده شده با هیدروکسی آپاتیت و نمونه تیتانیمی پوشش داده شده با هیدروکسی آپاتیت زینتر شده انجام شد. آزمون دوم برای چهار نمونه زیرلایه تیتانیم، زیرلایه نانوتیوب اکسید تیتانیم، نمونه پوشش هیدروکسی آپاتیت داده شده بر روی نانوتیوب‌های اکسیدتیتانیم و نمونه نانوتیوب اکسید تیتانیم پوشش داده شده با هیدروکسی آپاتیت زینتر شده، انجام شد (پوشش دهی نمونه‌ها به روش الکتروفورتیک در 30V به مدت 10 min انجام شد). در شکل ۵ مشاهده می‌شود که زیرلایه نانوتیوب اکسید تیتانیم نسبت به زیرلایه تیتانیمی دارای جریان خوردگی کمتری در محلول SBF در پس از پوشش دهی و انجام فرآیند زینتر روی نمونه‌ها، آزمون خوردگی الکتروشیمیایی پلاریزاسیون پتانسیودینامیکیدر محلول SBF در دمای 37°C برای بررسی رفتار خوردگی نمونه‌های پوشش داده شده و فاقد پوشش استفاده شد. این آزمون دوبار انجام شد. آزمون اول برای سه نمونه زیرلایه تیتانیمی، تیتانیم پوشش داده شده با هیدروکسی آپاتیت و نمونه تیتانیمی پوشش داده شده با هیدروکسی آپاتیت زینتر شده انجام شد. آزمون دوم برای چهار نمونه زیرلایه تیتانیم، زیرلایه نانوتیوب اکسید تیتانیم، نمونه پوشش هیدروکسی آپاتیت داده شده بر روی نانوتیوب‌های اکسیدتیتانیم و نمونه نانوتیوب اکسید تیتانیم پوشش داده شده با هیدروکسی آپاتیت زینتر شده، انجام شد (پوشش دهی نمونه‌ها به روش الکتروفورتیک در 30V به مدت 10 min انجام شد). در شکل ۵ مشاهده می‌شود



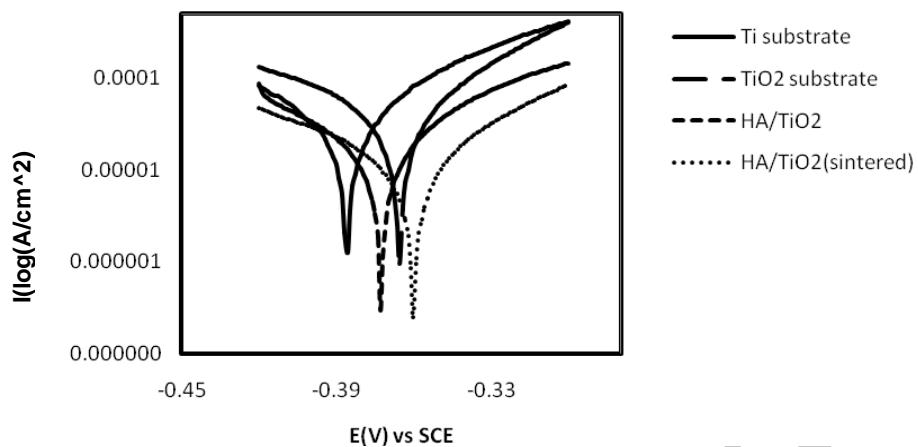
شکل ۴. تصویر SEM پوشش هیدروکسی آپاتیت ایجاد شده در ولتاژ 30V در مدت 10 دقیقه.

مقادیر میانگین استحکام چسبندگی همراه با انحراف معیار مربوطه برای نمونه‌ها در شرایط مختلف در جدول ۲ مشاهده می‌شود. همانطور که از جدول ۲ مشخص است، با پوشش دهی روی زیرلایه نانوتیوب اکسید تیتانیم نسبت به زیرلایه تیتانیم خالص استحکام چسبندگی بیشتری حاصل می‌شود که شاید به علت گیرافتادن تعدادی از ذرات هیدروکسی آپاتیت در داخل نانوتیوب‌ها است. همچنین مشاهده می‌شود که انجام عملیات زینتر منجر به افزایش استحکام چسبندگی پوشش‌ها می‌شود. در واقع سطح ویژه زیاد موجب انحلال بهتر هیدروکسی آپاتیت و چسبندگی بهتر بین ایمپلنت دارای پوشش هیدروکسی آپاتیت و استخوان بدن می‌شود، چراکه رفتار جذب یونی هیدروکسی آپاتیت در بدن به شدت بستگی به مساحت لایه سطحی که در واکنش‌های شیمیایی شرکت می‌کند، دارد.^[۱۳]

پس از پوشش دهی و انجام فرآیند زینتر روی نمونه‌ها، آزمون خوردگی الکتروشیمیایی پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی

جدول ۲. مقادیر میانگین استحکام چسبندگی و انحراف معیار مربوطه برای نمونه‌ها در شرایط مختلف

استحکام چسبندگی (MPa)	تعداد نمونه‌های آزمایش شده	نمونه
۱/۲ (۱۷)	۳	HA/Ti
۲/۲ (۵)	۳	HA/Ti(sintered)
۳/۱ (۹)	۳	HA/TiO ₂
۴/۲ (۳)	۳	HA/TiO ₂ (sintered)



شکل ۵. منحنی‌های پلاریزاسیون در محلول SBF در دمای 37°C (زیرلایه: نانوتیوب اکسید تیتانیم).

جدول ۳. مقادیر میانگین چگالی جریان خوردگی همراه با انحراف معیار مربوطه و پتانسیل خوردگی مربوط به منحنی‌های پلاریزاسیون شکل ۵

$I_{\text{corr}}(\text{mA}/\text{cm}^2)$	$E_{\text{corr}}(\text{mV})$	تعداد نمونه‌های آزمایش شده	نمونه
$0.123(13)$	-386.7 ± 20	۳	Ti substrate
$0.0668(9)$	-365.89 ± 20	۳	TiO ₂ substrate
$0.0445(1)$	-379.78 ± 15	۳	HA/TiO ₂
$0.0239(7)$	-360.5 ± 15	۳	HA/TiO ₂ (sintered)

است به عبارت دیگر، آندایز تیتانیم منجر به مثبت‌تر شدن پتانسیل یعنی آندی تر شدن آن شده است. در حالتی که از زیرلایه تیتانیمی به جای نانوتیوب در آزمون خوردگی استفاده شد نتایج مشابه با حالت قبل بدست آمد یعنی جریان خوردگی زیرلایه، با پوشش‌دهی کاهش می‌یابد و کمترین جریان خوردگی مربوط به حالتی است که نمونه پوشش داده شده، زیتر شده است (شکل ۶).

به کمک منحنی‌های پلاریزاسیون شکل ۶، مقادیر میانگین چگالی جریان خوردگی همراه با انحراف معیار مربوطه و پتانسیل خوردگی، در جدول ۳، آورده شده است. همانطور که در جدول ۳ نیز مشاهده می‌شود، در این حالت نیز کمترین جریان خوردگی مربوط به نمونه با پوشش هیدروکسی آپاتیت زیتر شده است. پس می‌توان به این نتیجه رسید که فرآیند زیترینگ باعث افزایش چسبندگی پوشش به زیرلایه و در نتیجه کاهش جریان خوردگی می‌شود.

که زیرلایه نانوتیوب اکسید تیتانیم نسبت به زیرلایه تیتانیمی دارای جریان خوردگی کمتری در محلول SBF در دمای 37°C است. همچنین پوشش‌دهی هیدروکسی آپاتیت بر روی زیرلایه نانوتیوب اکسید تیتانیم منجر به کاهش جریان خوردگی در محلول SBF شده است. از طرف دیگر، فرآیند زیترینگ ($2\text{hr}/400^{\circ}\text{C}$) منجر به کاهش بیشتر جریان خوردگی شده است.

به کمک منحنی‌های پلاریزاسیون شکل ۵، مقادیر میانگین چگالی جریان خوردگی همراه با انحراف معیار مربوطه و پتانسیل خوردگی، در جدول ۲، آورده شده است. همانطور که در جدول ۲ مشاهده می‌شود، کمترین جریان خوردگی مربوط به نمونه پوشش هیدروکسی آپاتیت داده شده و زیتر شده است.

همچنین در شکل ۵ مشاهده می‌شود که زیرلایه نانوتیوب اکسید تیتانیم نسبت به زیرلایه تیتانیم دارای پتانسیل مثبت‌تری

منابع

- C-Y. Chiang, S-H. Chiou, W-E. Yang, M-L. Hsu, M-C. Yung, M-L. Tsai, L-K. Chen and H-H. Huang, *Formation of TiO₂ nano-network on titanium surface increases the human cell growth*, *Dental Materials*, 25(2009)1022-1029.
- S. Ban and J. Hasegawa, *Electrochemical corrosion behaviour of hydroxyapatite-glass-titanium composite*, *Biomaterials*, 12(1991)205-209.
- B. Feng, X. Chu, J. Chen, J. Wang, X. Lu and J. Weng, *J Porous Mater*, (2009).
- Y. D. Premchand, T. Djenizian, F. Vacandio, and P. Knauth, *Fabrication of self-organised TiO₂ nanotubes from columnar titanium thin films sputtered on semiconductor surfaces*, *Electrochemistry Communications*, 8(2006)1840-1844.
- T. A. Ishihara, K. Shimise, T. Kudo, H. Nishiguchi, T. Akbay and Y. Takit, *Preparation of Yttria-stabilized zirconia thin-films on strontium doped LaMnO₃ cathode substrate via electrophoretic deposition for solid oxide fuel cells*, *Journal of the American Ceramic Society*, 83(2000)1921-1927.
- م. ح. فتحی و آ. حنیفی، نانوپیوسرامیک‌ها، انتشارات ارکان دانش، (۱۳۸۶).
- XF. Xiao and RF. Liu, *Effect of suspension stability on electrophoretic deposition of hydroxyapatite coatings*, *Materials Letters*, 60(2006)2627-2632.
- X. Meng, T-Y. Kwon and K-H. Kim, *Hydroxyapatite coating by electrophoretic deposition at dynamic voltage*, *Dental Materials Journal*, 27(2008)666-671.
- P. Sarkar and PS. Nicholson, *Electrophoretic deposition (EPD): mechanisms, kinetics and application to ceramics*, *Journal of the American Ceramic Society*, 79(1996)1987-2002.

بنابراین از شکل‌های ۵ و ۶ نتیجه می‌شود که زینتر پوشش هیدروکسی آپاتیت منجر به مقاومت به خوردگی بیشتر در محلول SBF در دمای ۳۷°C می‌شود.

نتیجه‌گیری

طبق نتایج استحکام چسبندگی، با پوشش دهی روی زیرلایه نانوتیوب اکسید تیتانیم نسبت به زیر لایه تیتانیم خالص، استحکام چسبندگی بیشتری حاصل می‌شود که شاید به علت گیر افتادن تعدادی از ذرات هیدروکسی آپاتیت در داخل نانوتیوب‌ها است. همچنین انجام عملیات زینتر، استحکام چسبندگی پوشش به زیرلایه را بهبود می‌بخشد. نتایج آزمون خوردگی نمونه‌ها در محلول SBF در دمای ۳۷°C نشان داد که ایجاد نانوتیوب تیتانیم بر روی سطح و همچنین انجام فرآیند زینتر بر روی پوشش هیدروکسی آپاتیت منجر به مقاومت به خوردگی بیشتر می‌شود.

- L. Besra and M. Liu, *A review on fundamentals and applications of electrophoretic deposition (EPD)*, *Progress in Materials Science*, 52(2007)1-61.
- Ch. Ohtsuki, *How to prepare the simulated body fluid (SBF) and its related solutions*, *Biocompatible Materials Science Laboratory*.
- G. A. Crawford and N. Chawla, *Tailoring TiO₂ nanotube growth during anodic oxidation by crystallographic orientation of Ti*, *Scripta Materialia*, 60(2009)874-877.
- E. Zhang, C. Zou and S. Zeng, *Preparation and characterization of silicon-substituted hydroxyapatite coating by a biomimetic process on titanium substrate*, *Surface and Coating Technology*, 203(2009)1075-1080.